



دانشکده مهندسی برق و کامپیووتر

بخش الکترونیک و مخابرات

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات میدان)

بررسی تزویج مایکرواستریپ روی زیر پایه کایرال

به کوشش

علی طباخ شعبانی

استاد راهنما

دکتر فرزاد مهاجری

شهریور ۱۳۸۸



اظهارنامه

اینجانب علی طباخ شعبانی (850908) دانشجوی رشته‌ی برق-مخابرات گرایش میدان دانشکده‌ی مهندسی اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار می‌کنم که پایان‌نامه و موضوع پایان‌نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه‌ی حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه‌ی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.



علی طباخ شعبانی

به نام خدا

بررسی تزویج خط مایکرواستریپ تزویجی روی زیر پایه کایرال

به کوشش:

علی طباخ شعبانی

پایان نامه:

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیت های
تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشتہ:

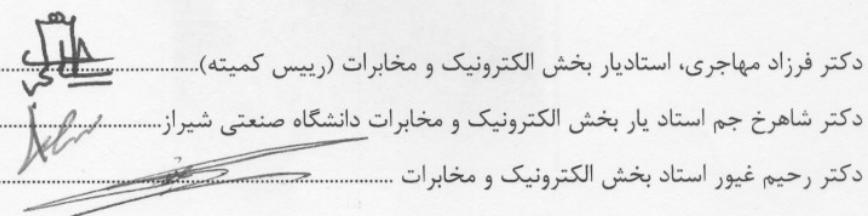
مهندسی برق-مخابرات گرایش میدان

از دانشگاه شیراز

شیراز

جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی کمیته‌ی پایان نامه با درجه‌ی: خیلی خوب

..... دکتر فرزاد مهاجری، استادیار بخش الکترونیک و مخابرات (رئیس کمیته)
..... دکتر شاهرخ جم استاد یار بخش الکترونیک و مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز
..... دکتر رحیم غیور استاد بخش الکترونیک و مخابرات


شهریور ماه ۱۳۸۸

سپاسگزاری

حمد و ثنا، خداوندی را سزاست که نعمت‌های بی‌دریغش را به ما کرامت فرموده‌است و زبان از شکر آن‌ها قاصر است.

با سپاس و ستایش بیکران به درگاه دانای یکتا، که همواره توکل به او یاری‌دهنده راه‌های پرپیچ و خم زندگیم بوده‌است و وجود و نعمات بی‌پایانش را در نهایت کرم و بخشنده‌گی بر من روا داشته‌است.

در آغاز برخود لازم می‌دانم، تا از پدر بزرگوار و مادر مهربانم که همراه و مشوق اصلی من در دوران تحصیل بوده‌اند، قدردانی نمایم که اگر حمایتهاشان نبود شاید من راه تحصیل علم و دانش را دنبال نمی‌کردم. از همسر عزیزم که با ورودش به زندگی ام و محبت‌های بی‌کرانش انگیزش زیبا زیستن را در من آفرید.

از استاد راهنمای ارجمند، جناب آقای دکتر فرزاد مهاجری، که همواره مرا از دانش و اخلاق پسندیده خویش بهره‌مند ساخته‌اند، کمال امتحان را دارم.

از استاد مشاور گرامی جناب آقایان، دکتر شاهرخ جم و دکتر رحیم غیور که از نظرات و راهنمایی‌های راه‌گشای ایشان استفاده نموده‌ام، سپاسگزاری می‌نمایم.

هم‌چنین مراتب سپاس خود را از کلیه استادی و دوستانی که در مراحل انجام این پایان‌نامه از نظرات ارزنده‌ی ایشان بهره‌مند شده‌ام، اعلام می‌دارم.

چکیده

بررسی تزویج مایکرواستریپ روی زیر پایه کایرال

به کوشش:

علی طباخ شعبانی

این پایان نامه به مقایسه ضریب تزویج خط مایکرواستریپ تزویجی عادی با خط مایکرواستریپ تزویجی با زیر پایه کایرال می پردازد. روابط ماکسول برای زیر پایه کایرال با اضافه کردن یک ترم جدید به روابط اصلاح می شود. این تغییرات میدان های الکتریکی و مغناطیسی روی استریپ دوم را نسبت به خط مایکرواستریپ عادی افزایش می دهد. این افزایش کاملاً "چشمگیر است و در بعضی از موارد تا ۹ برابر مقدار اولیه نیز می رسد. همچنین، افزایش میدانها منجر به افزایش تزویج خط مایکرواستریپ می شود. بعلت وجود اثر کایرالیتی، معادلات دیفرانسیل جزیی به معادلات دیفرانسیل جزیی تزویجی تبدیل می شود که با یک نرم افزار قوی قابل حل می باشد. به منظور حل و تحلیل این معادلات یکی از این نرم افزار ها، نرم افزار COMSOL Multiphysics می باشد. ما همچنین بطور تحلیلی SDGF را در فرم بسته ماتریس انتقال 4×4 بدست آوردیم که آن به میدان های الکترومغناطیسی متقطع بالا و پایین مرز زیر پایه کایرال وابسته است. این حقیقت در افزایش سرعت شبیه سازی نکته کلیدی می باشد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	۱- معرفی محیط کایرال
۲	۱-۱- مقدمه
۵	۱-۲- تاریخچه
۸	۱-۳- روابط اساسی
۱۰	۱-۴- امواج صفحه ایی در محیط دستگردان
۱۵	۲- خطوط مایکرواستریپ
۱۵	۱-۲- معرفی خط مایکرواستریپ
۱۹	۲-۲- تلفات مایکرواستریپ
۲۰	۲-۳- تحلیل W/H
۲۱	۴-۲- اثر ضخامت استریپ
۲۲	۵-۲- خطوط تزويج موادی و کوپلهای جهت دار
۲۲	۱-۵- ساختارها و کاربردها
۲۳	۶-۲- پارامترها و مشخصات اولیه
۲۴	۷-۲- خطوط مایکرواستریپ تزويجي
۲۶	۸-۲- پارامترهای کلی برای تزويج
۲۷	۱-۸-۲- فاكتور تزويج (C)
۲۸	۲-۸-۲- طول ناحيّه تزويج (L)
۳۰	۳-۸-۲- دايركتيوبيتي كوپلر (D)

۳- مایکرواستریپ روی پایه کایرال ۳	
۳۳ ۱-۳-۱-۳	
۳۴ ۲-۳-۲-۳	
۳۵ ۳-۳-۳-۳	
۳۶ SDGF ۲-۳-۳	
۴- نتایج و شبیه سازی ۴	
۴۵ ۱-۴-۱-۴	
۴۶ آشنایی مختصر با نرم افزار COMSOL MULTIPHYSICS ۴-۲-۴	
۴۷ COMSOL MULTIPHYSICS ۴-۳-۴	
۴۸ تحلیل مایکرواستریپ روی پایه کایرال با استفاده از نرم افزار COMSOL MULTIPHYSICS ۴-۳-۴	
۴۹ تحلیل از نمای بالا ۴-۳-۴	
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات ۵	
۵۵ ۸۷	

فهرست جداول

عنوان و شماره	صفحة
جدول ۱-۴ مشخصات فیزیکی چند خط مایکرواستریپ ۶۹	۶۹
جدول ۲-۴ ابعاد چند خط مایکرواستریپ ۶۵	۶۵
جدول ۳-۴ طول و مقدار تزویج به ازای کایرالیتی های مختلف برای حالت اول ۶۹	۶۹
جدول ۴-۴ طول و مقدار تزویج به ازای کایرالیتی های مختلف برای حالت دوم ۷۱	۷۱
جدول ۵-۴ مقایسه تزویج بین استریپ ها در حالت سوم جدول ۲-۴ ۷۴	۷۴
جدول ۶-۴ تغییرات فیزیکی مایکرواستریپ برای فاصله اولیه $d=0.7\text{mm}$ ۷۷	۷۷
جدول ۷-۴ مقایسه تزویج بین استریپ ها در حالت اول جدول ۶-۴ ۸۳	۸۳
جدول ۸-۴ مقایسه تزویج بین استریپ ها در حالت دوم جدول ۶-۴ ۸۴	۸۴
جدول ۹-۴ مقایسه تزویج بین استریپ ها در حالت سوم جدول ۶-۴ ۸۴	۸۴
جدول ۱۰-۴ مقایسه تزویج بین استریپ ها در حالت چهارم جدول ۶-۴ ۸۴	۸۴

فهرست شکل‌ها

عنوان و شماره	صفحة
شکل (۱-۱) آنتن لنز با دی الکتریک مصنوعی ۳	
شکل (۲-۱) یک محیط Bi-anisotropic بصورت شماتیک ۴	
شکل (۳-۱) (الف) محیط چپگرد (ب) محیط راستگرد ۴	
شکل (۴-۱) تغییرات اعداد موج محیط دستگردان بر حسب فرکانس زاویه ایی $\gamma = \mu_0 / \epsilon_0$ ، $\gamma = 10^{-3} \text{ mho}$ ۱۳	
شکل (۱-۲) یک خط مایکرواستریپ چاپی روی زیر پایه دی الکتریک ۱۶	
شکل (۲-۲) نمای روپروری یک خط مایکرواستریپ ۱۷	
شکل (۳-۲) خطوط میدان الکتریکی و مغناطیسی برای خط مایکرواستریپ ۱۷	
شکل (۴-۲) یک زوج موازی از خط مایکرواستریپ تزویجی ۲۲	
شکل (۵-۲) توزیع میدان ناشی از (الف) تحریک مدد فرد (ب) تحریک مدد زوج خط مایکرواستریپ تزویجی موازی ۲۴	
شکل (۶-۲) ابعاد سطح مقطع یک مایکرواستریپ تزویجی ۲۵	
شکل (۷-۲) نمایش پارامترهای تعریف شده برای خط انتقال تزویجی ۲۷	
شکل (۱-۳) خط مایکرواستریپ روی زیر پایه کایرال ۳۷	
شکل (۲-۳) شمای کلی خط انتقال کایرال ۴۰	
شکل (۳-۳) شمای کلی یک مایکرواستریپ سه بعدی ۴۱	
شکل (۴-۱) صفحه آغازین نرم افزار تحت عنوان Model Navigator ۵۹	
شکل (۲-۴) کار در Toolbar COMSOL ۶۰	
شکل (۳-۴) صفحه شروع کار در محیط دو بعدی ۶۰	
شکل (۴-۴) استفاده از دکمه Physics پس از رسم شکل ۶۱	
شکل (۵-۴) شکل مش بندی شده ۶۲	
شکل (۶-۴) حل مساله بر حسب میدان الکتریکی ۶۲	
شکل (۷-۴) یک مایکرواستریپ سه بعدی ۶۳	

شكل (۸-۴) میدان الکتریکی نمای بالای مایکرواستریپ در غیاب زیر پایه کایرال.....	۶۴
شكل (۹-۴) میدان الکتریکی مایکرواستریپ روی زیر پایه کایرال	۶۵
شكل (۱۰-۴) میدان الکتریکی با افزایش عرض استریپ از $W=0.15$ به $W=0.1\text{mm}$ شکل (۱۱-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم به ازای $\gamma=0$, 0.0001 , 0.001 , 0.0001 شکل (۱۲-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم به ازای $\gamma \sim 0$ شکل (۱۳-۴) میدان الکتریکی روی استریپ اول در حالت اول جدول ۲-۴ شکل (۱۴-۴) میدان الکتریکی مایکرواستریپ روی زیر پایه کایرال برای حالت دوم جدول ۲-۴..... شکل (۱۵-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم در حالت دوم جدول ۲-۴..... شکل (۱۶-۴) میدان الکتریکی روی استریپ اول در حالت دوم جدول ۲-۴..... شکل (۱۷-۴) میدان الکتریکی برای حالت سوم جدول ۲-۴..... شکل (۱۸-۴) میدان روی استریپ دوم برای سومین حالت جدول ۲-۴..... شکل (۱۹-۴) میدان روی استریپ اول برای حالت سوم جدول ۲-۴..... شکل (۲۰-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم به ازای کایرالیتی $\gamma=0.001$ شکل (۲۱-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم به ازای کایرالیتی $\gamma=0.0001$ شکل (۲۲-۴) میدان الکتریکی مایکرواستریپ برای حالت اول جدول ۶-۴..... شکل (۲۳-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم در حالت اول جدول ۶-۴..... شکل (۲۴-۴) میدان های الکتریکی روی استریپ اول برای اولین حالت جدول ۶-۴..... شکل (۲۵-۴) میدان الکتریکی مایکرواستریپ برای حالت اول جدول ۶-۴..... شکل (۲۶-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم در حالت دوم جدول ۶-۴..... شکل (۲۷-۴) میدان الکتریکی روی استریپ اول در حالت دوم جدول ۶-۴..... شکل (۲۸-۴) میدان الکتریکی روی مایکرواستریپ برای حالت سوم جدول ۶-۴..... شکل (۲۹-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم در حالت سوم جدول ۶-۴..... شکل (۳۰-۴) میدان الکتریکی روی استریپ اول در حالت سوم جدول ۶-۴..... شکل (۳۱-۴) میدان الکتریکی روی مایکرواستریپ برای حالت چهارم جدول ۶-۴..... شکل (۳۲-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم برای حالت چهارم جدول ۶-۴..... شکل (۳۳-۴) میدان الکتریکی روی استریپ اول برای حالت چهارم جدول ۶-۴..... شکل (۳۴-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم به ازای کایرالیتی $\gamma=0.0001$ شکل (۳۵-۴) میدان الکتریکی روی استریپ دوم به ازای کایرالیتی $\gamma=0.0001$	۸۵

فصل اول

معرفی محیط

کایرال

۱- معرفی محیط کایرال^۱

۱-۱- مقدمه

در بررسی پدیده الکترومغناطیسی مواد مختلف نوع ساختار آن مواد در ایجاد خواص الکترومغناطیسی بسیار موثر است. ما در طبیعت یک سری مواد ثابت داریم که این مواد، خواص ثابتی دارند. بعضاً ایجاد تغییرات در این مواد بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن است. از آنجایی که تغییر پارامترهای مختلف در راستای بهبود بعضی از خواص مطلوب، یکی از زمینه های تحقیقات بشری بوده و نیز از آنجایی که با مواد موجود در علوم بشری ایجاد شد و آن مواد تغییرات به نتایج مطلوب نمی رساند، یک شاخه جدید در علوم بشری ایجاد شد و آن مواد مصنوعی است. این محیط ها با تغییر چینش مولکولها، اثر فشار، دما و حرارت و یا ترکیب مواد مختلف ایجاد می شود. در یک تقسیم بندهی الکترومغناطیسی این محیط های مصنوعی به دسته های زیر تقسیم می شوند:

۱- دی الکتریک مصنوعی^۲

Bi-isotropic ۲- محیط

Bi-anisotropic ۳- محیط

۴- محیط پیچیده^۳

۵- محیط مرکب^۴

۶- محیط کایرال

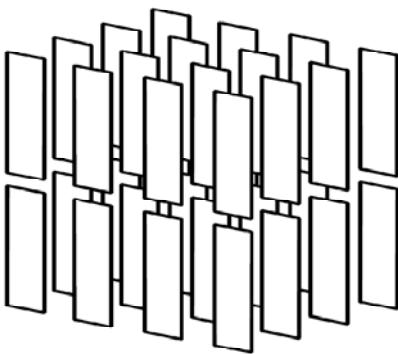
^۱ Chiral

^۲ Artificial Dielectric

^۳ complex

^۴ composite

در دی الکتریک مصنوعی چینش ذرات را تغییر می دهیم تا بتوان از پلاریزاسیون آن بطور ماکروسکوپی بعنوان یک دی الکتریک استفاده نمود. یک نمونه استفاده این دی الکتریک در آنتنهای لنز می باشد. یک واحد این ذرات اساساً "یک تکه فلز است که می تواند با مواد دی الکتریک یا مگنتیک ترکیب شود. اوج مطالعات دی الکتریک مصنوعی به سالهای ۱۹۵۰ بر می گردد.



شکل (۱) آنتن لنز با دی الکتریک مصنوعی

محیط های Bi-isotropic و Bi-anisotropic از آن جهت که هم به میدان الکتریکی و هم به میدان مغناطیسی وابسته اند با پیشوند Bi نامیده می شوند.

در محیط Bi-isotropic روابط زیر حاکم است:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} + (\chi - j\eta) \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \vec{H} \quad (1-1)$$

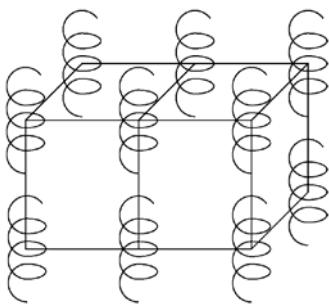
$$\vec{B} = \mu \vec{H} + (\chi + j\eta) \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \vec{E} \quad (2-1)$$

همچنین در محیط Bi-anisotropic میدانها تابعی از گذردهی الکتریکی و مغناطیسی غیر همسانگرد و نیز کایرالیته غیر همسانگرد میباشند، یعنی:

$$\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E} + [\gamma] \vec{H} \quad (3-1)$$

$$\vec{B} = [\gamma] \vec{E} + [\mu] \vec{H} \quad (4-1)$$

یک شکل شماتیک از این محیط در زیر نشان داده شده است، که این تغییرات بصورت مارپیچی است.

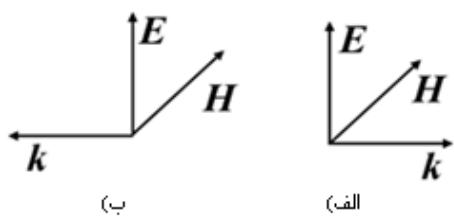


شکل (۲-۱) یک محیط Bi-anisotropic بصورت شماتیک

محیط پیچیده ممکن است از یک شکل پیچیده در ساختار یا چینش ذرات تشکیل شود.

محیط مرکب نیز حداقل از دو نوع ذره مختلف تشکیل شده است.

در سالهای اخیر تحقیقات بر روی نوع جدیدی از مواد الکترومغناطیسی با پلاریزاسیون راستگرد و چپگرد انجام شده است. از آنجا که در محیط راستگرد میدان الکتریکی \vec{E} و میدان مغناطیسی \vec{H} با بردار موج \vec{K} از قانون دست راست تبعیت می کند با این نام، نامیده می شود. در مورد محیط چپگرد نیز دقیقاً همینطور است. شکل زیر این مفهوم را نشان می دهد.



شکل (۳-۱) (الف) محیط چپگرد (ب) محیط راستگرد
الف) محیط چپگرد ب) محیط راستگرد

از جمله این مواد که پلاریزاسیون راستگرد و چپگرد دارند، محیط کایرال^۱ یا محیط دستگردان است. مشخصه مورد توجه این مواد داشتن یک درجه آزادی بیشتر نسبت به مواد دیگر با نام کایرالیتی (Chirality=۶) است، که منجر به داشتن مشخصه بهتر نسبت به مواد دی الکترویک عادی می‌گردد. همچنین کاربرد زیاد در فرکانس ماکروبویی یک دلیل دیگر برای استفاده از این مواد بطور وسیع می‌باشد.

۱-۲- تاریخچه

بطور تاریخی، مفهوم کایرالیتی الکترومغناطیسی از پدیده فعالیت نوری که در آغاز قرن ۱۹ کشف شد، نشات می‌گیرد. پدیده فعالیت نوری طبیعی نقش عمده‌ای در مطالعه و توسعه دامنه گسترده‌ای از علوم مانند فیزیک نور، ساختمان مولکولی و ... بازی می‌کند.

فعالیتهای نوری بعنوان یک مشخصه منحصر بفرد از حیات در نظر گرفته می‌شوند. فعالیت نوری به وابستگی پلاریزاسیون یک نقطه از محیط به میدان در آن نقطه و نقاط مجاورش اطلاق می‌شود. چنین اثری در محیط‌های دستگردان به وقوع می‌پیوندد. یک محیط دستگردان همسانگرد از نقطه نظر ماکروسکوپی یک محیط پیوسته است که از اشیاء دستگردان یکسانی تشکیل شده است که بطور یکنواخت توزیع و بطور تصادفی جهتدار شده اند. شی دستگردان یک جسم سه بعدی است که تحت اعمال انتقال یا چرخش نمی‌تواند منطبق بر تصویر آینه‌ای اش شود. یک شی از این نوع دارای این خاصیت است که باستی چپگرد یا راستگرد باشد. یک شی را که دارای خاصیت فوق نباشد غیر دستگردان گویند. بنابراین همه اشیاء موجود یا دستگردان یا غیر دستگردان هستند.

زمانی که یک موج با پلاریزاسیون خطی بطور عمودی به لایه‌ای از محیط دستگردان برخورد کند دو موج در آن محیط تولید می‌گردد، یکی موج با پلاریزاسیون دایروی چپگرد و دیگری راستگرد که دارای سرعتهای فاز مختلف هستند. خارج لایه دستگردان دو موج با هم

ترکیب و تشکیل یک موج با پلاریزاسیون خطی می دهند. صفحه پلاریزاسیون این موج جدید نسبت به موج تابش چرخیده است. میزان این چرخش بستگی به مقدار مسافتی دارد که موج در محیط دستگردان طی می کند. این مطلب نشان می دهد که فعالیتهای نوری نه تنها در سطوح لایه بلکه در درون آن نیز رخ می دهد.

در سال ۱۸۱۱، Argo [۱] دریافت که صفحه پلاریزاسیون نور پلاریزه خطی عبوری درون کریستال کوارتز وقتی در جهت انتشار محور کریستال منشر شود بوسیله این کریستال منحرف می شود. Argo ماهیت این پدیده را درک نکرد و بعدها آزمایش‌های Biot [۲] روی ورقه‌های کوارتز ماهیت آن را روش‌تر کرد. یک گستره جدید در فیزیک با آزمایش‌های Biot بر روی یک کریستال کوارتز آغاز شد. او از آزمایش بر روی ورقه‌های کوارتز نتایج زیر را بدست آورد:

الف) فعالیتهای نوری به ضخامت ورقه بستگی دارد. ب) نور با طول موجهای مختلف دارای چرخش‌های نامساوی صفحه پلاریزاسیون است. ج) اگر دو ورقه کوارتز با ضخامت یکسان لکن جهت چرخش متضاد بکار برد شود اثر یکدیگر را از بین می برد و هیچگونه فعالیت نوری رخ نمی دهد. همچنین او کشف کرد که فعالیتهای نوری تنها به اجسام کریستالی محدود نمی شود بلکه علاوه بر آن در مایعات آلی مثل روغن‌های ترپانتین، محلولهای الکلی کافور و محلولهای آبگین از شکر و اسید تار تاریک نیز دیده می شود.

Fresnel [۳] نشان داد که یک شعاع نور پس از حرکت در طول محور کوارتز تبدیل به اشعه‌های پلاریزه شده دایروی با جهت گردش‌های مختلف می گردد که با سرعتهای فاز مختلفی حرکت می کنند. او بیان کرد که اختلاف در سرعتهای فاز ناشی از فعالیتهای نوری است و نیز توضیح داد که: "این امر ممکن است ناشی از اجزای خاصی از محیط شکست دهنده و یا مجموعه‌ای از مولکولها که تفاوتی را بین احساس راست به چپ و چپ به راست نشان می دهند، باشد. مثلاً "یک ترتیب مارپیچی از مولکولهای یک محیط بسته به اینکه این مارپیچها راستگرد یا چپگرد هستند خواص مختلفی از خود بروز می دهند".

Pasteur [۴] بیان کرد که ملکولها اشیائی سه بعدی اند و فعالیت نوری در یک محیط ناشی از دستگردانی مولکولهایش است.

یک قرن بعد از Pasteur نشان داده شد که ماده واقعی "نامتقارن" است. [۵] Lindman یک دیدگاه جدید برای مطالعه دستگردانی ارائه کرد. او این مطلب را هنگامیکه از مدل‌های ماکروسکوپی محیط‌های دستگردان با استفاده از سیم پیچهایی بجای ملکولهای دستگردان استفاده می‌کرد نشان داد و پدیده فعالیت نوری را با استفاده از ماکروویو بجای نور بیان کرد. در آن‌تنهای قرن ۱۹ فیزیکدانان شروع به توسعه تئوریهایی برای توصیف اثر امواج الکترومغناطیسی بر محیط‌های دستگردان کردند. Born [۶]، Oseen [۷]، Gray [۸] بطور مستقل و تقریباً همزمان شروع به توصیف و تشریح فعالیت‌های نوری کردند. در کار آنها یک مولکول فعال نوری بصورت یک توزیع فضایی از نوسانگرهای تزویج شده در نظر گرفته می‌شد. Kuhn [۹] با در نظر گرفتن ساده‌ترین حالت از نوسانگرهای تزویج شده به تشریح پدیده فعالیت نوری پرداخت. Condon [۱۰] نشان داد که می‌توان پدیده فعالیت نوری را با در نظر گرفتن یک نوسانگر منفرد که در میدان نا متقابن حرکت می‌کند تشریح کرد. Bokut & Kong [۱۱] در مقاله‌ای انعکاس نور را از سطوح دستگردان بررسی کردند. Fedrov در کتاب خود درباره محیط‌های غیر همسانگرد دو طرفه بحث کرد. اندکی بعد یک توصیف ماکروسکوپی از اثر متقابن امواج الکترومغناطیسی با محیط‌های دستگردان توسط Jaggard [۱۳] ارائه شد که به بیان مطالب تئوری آزمایش‌های Lindman می‌پرداخت.

مطالعات جدید درباره فعالیتهای نوری شامل کار روی انتشار انتقالی در فصل مشترک بین محیط‌های دستگردان و غیر دستگردان توسط Engheta & Michelson [۱۴] و درباره انعکاس امواج از چنین فصل مشترکی بوسیله Silverman [۱۵] انجام شد. Bassiri [۱۶] انعکاس و انتشار امواج در فصل مشترک بین محیط‌های دستگردان و غیر دستگردان و از یک لایه دستگردان را بررسی کرد.

۱-۳- روابط اساسی

یک اثبات مناسب برای روابط اساسی در محیط‌های دستگردان توسط Post [۱۷] ارائه گردید. برای اثبات فیزیکی این روابط از سیم پیچهای هادی کامل، کوتاه و یکسان که بطرور تصادفی جهتدار شده اند استفاده می‌گردد. یک سیم پیچ کوتاه از این نوع شامل یک حلقه دایروی است که دو انتهای آن سیم هادی راستی است که در جهات متضاد هم، بر صفحه حلقه عمود است. طبق نظر Jaggard در اثر برخورد یک موج الکترومغناطیسی به یک سیم پیچ درون آن، هم ممان دوقطبی الکتریکی و هم مغناطیسی تولید می‌شود. این ممان دوقطبیها موازی محور سیم پیچ هستند. میدان الکتریکی برخوردی تولید جریانهایی در بخش مستقیم سیم پیچ می‌کند که این جریانها در بخش حلقوی آن نیز جریان می‌یابد. جریان در قسمت مستقیم سیم پیچ باعث ایجاد ممان دوقطبی الکتریکی و جریان در قسمت حلقوی باعث ایجاد ممان دو قطبی مغناطیسی می‌شود. همچنین میدان مغناطیسی برخوردی نیز تولید جریانهایی در بخش حلقوی سیم پیچ می‌کند که این جریان از قسمت های مستقیم سیم پیچ می‌گذرد. پس میدان مغناطیسی نیز تولید ممان دو قطبی الکتریکی و مغناطیسی می‌کند. وقتی میانگین تمام این ممان دوقطبی های الکتریکی و مغناطیسی سیم پیچ های با جهات دلخواه و تصادفی را در نظر بگیریم و فرض تغییرات زمانی سینوسی $e^{j\omega t}$ را نیز قبول کنیم داریم:

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} + \gamma_e \vec{B} \quad (5-1)$$

$$\vec{M} = -\gamma_m \vec{E} + \chi_m \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \quad (6-1)$$

که \vec{P}, \vec{M} به ترتیب، بردارهای قطبی شوندگی و مغناطیس شوندگی محیط، χ_e, χ_m ضرایب خود تاثیر پذیری الکتریکی و مغناطیسی و γ_e, γ_m ضرایب تاثیر پذیری متقابل هستند. ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی خلاء با μ_0, ϵ_0 نشان داده شده است. حال طبق تعریف داریم: